

永久架橋と光応答架橋を用いた新規ダブルネットワークエラストマーの創製 と力学特性の光テーラーメイド制御

名古屋工業大学 大学院工学研究科 生命・応用化学専攻
助教 林 幹大

概要：

エラストマーの物性を決定する要素の 1 つに架橋密度がある。一般に、架橋密度が大きい試料は硬く伸びにくく、架橋密度が小さい試料は柔らかく伸びやすい材料となる。従来のエラストマーの多くでは、単一種の架橋により網目構造を形成しており、一つの分子設計に対し、特有の单一力学特性を示す材料しか調製できない。すなわち、一度成型されたエラストマーの架橋密度および力学特性の再調整は不可能である。

そこで本研究では、フィルム内で架橋密度が可変（架橋後に架橋密度の調節が可能）となる分子設計を考案した（図 1）。構成ポリマーに、熱架橋性官能基に加え、光架橋性官能基を導入したポリマーを合成した。架橋剤と熱反応させると、まず熱架橋性官能基のみが反応し、自己支持性の高いエラストマーフィルムが得られる。この段階では光架橋性官能基は未反応である。このフィルムに UV 照射を施すと、光架橋性官能基が反応し、架橋密度が変化する。本設計では、UV 照射時間により、フィルムの架橋密度が調節でき、それに付随して力学特性が変化可能となる。また、本設計の発展として、フォトマスクを用いて光照射を局所的に行うことで、局所的に弾性率の異なるフィルムが得られる。そのパターニング方法（水平パターニング、垂直パターニング、パターニングのピッチ等）により、フィルムの伸長特性・破断特性を調節することが可能となることを発見した。本方法により、単一の分子設計から、構成ポリマーや架橋剤を変化することなく、多様な力学物性を示す機能性フィルムを開発した。

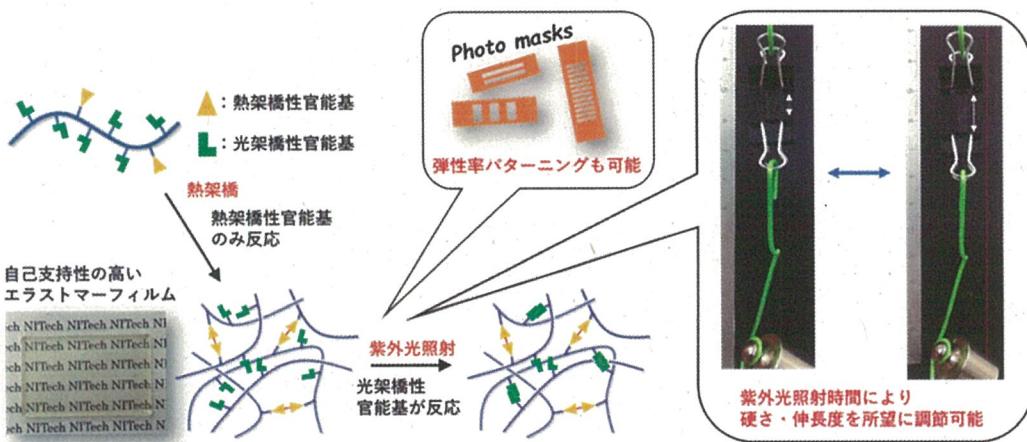


図 1. 本研究の分子設計。紫外光照射時間により、エラストマーフィルムの硬さ・伸長度を調節可能。また、フォトマスクの利用により弾性率パターニングも可能。

<熱・光架橋性ポリエステルの合成>

チオール基含有ポリエステルの合成

図2のスキームに従って合成した。ジカルボン酸成分にチオリンゴ酸 9.01 g (60 mmol) を、ジオール成分に 1, 5-ペンタンジオール 6.26 g (60 mmol) を用いて $\text{Sc}(\text{OTf})_3$ 0.30g (0.60 mmol) 存在下で溶融重縮合を行い (80°C, 20 時間)、目的のチオール基側鎖含有ポリエステルを得た。以後、合成したポリエステルを PE-SH と表記する。

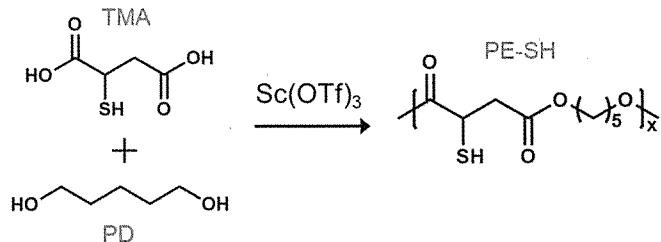


図2. PE-SH の合成スキーム

光架橋性モノマーの合成

2-ヒドロキシエチルアクリレートとシンナモイルクロリド間のエステル化反応により、光架橋性ビニルモノマーを合成した（合成スキームは図3に示す）。ナスフラスコに 2-ヒドロキシエチルアクリレート 6.28 ml (60 mmol)、ピリジン 4.72 ml (45 mmol) を量りとり、ジクロロメタン (DCM) 75 ml に溶解させた後、反応容器を 0 °C まで冷却した。シンナモイルクロリド 5.0035 g (30 mmol) を DCM 25 ml に溶解させ、DCM 溶液を調製した。反応容器内の溶液を攪拌しながら、シンナモイルクロリドの DCM 溶液を滴下し、室温に戻して 3 日間反応させた。得られた溶液を蒸留水で 8 回洗浄し、無水硫酸マグネシウムを用いて脱水を行った。ロータリーエバポレーターで DCM を揮発させ、目的の光架橋性ビニルモノマーを得た。以後、合成した光架橋性ビニルモノマーを CEA (2-cinnamoyloxyethyl acrylate) と表記する。

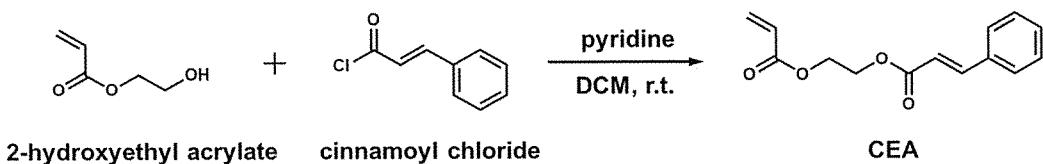


図3. 光架橋性モノマーCEA の合成スキーム

ポリエステルへの熱・光架橋性基の導入

図4に従って合成した。PE-SH とアクリル酸 (AA)、CEA をマイケル付加反応によって反応させ、1 分子鎖中にカルボキシル基（熱架橋性）とシンナモイル基（光架橋性）の両方を有するポリエステルを合成した。スターーラーチップを入れた 100 ml のナスフラスコに、PE-

SH 3.00 g を量りとり、ジメチルホルムアミド (DMF) 溶媒 30 ml に溶解した。得られた DMF 溶液に、AA 0.12 g と CEA 3.05 g、触媒トリエチルアミン (TEA) 0.46 g を加えた。チオール基に対して AA は 0.12 等量、CEA は 0.9 等量、TEA は 1/3 等量となっている。室温で 24 時間攪拌し、ロータリーエバポレーターで濃縮した後、磁気攪拌させた大過剰のメタノールに滴下することで再沈殿精製を行った。再沈殿精製を 2 度繰り返し、真空乾燥を経て、目的の 1 分子鎖中に熱架橋性官能基と光架橋性官能基の両方を有するポリエステルを得た。以後、得られた熱・光架橋性ポリエステルを PE-dual と表記する。PE-SH の分子量は 35000 g/mol で、一分子鎖当たり熱架橋性基 (カルボキシル基) を 7 点、光架橋性基 (シンナモイル基) を 62 点有している。

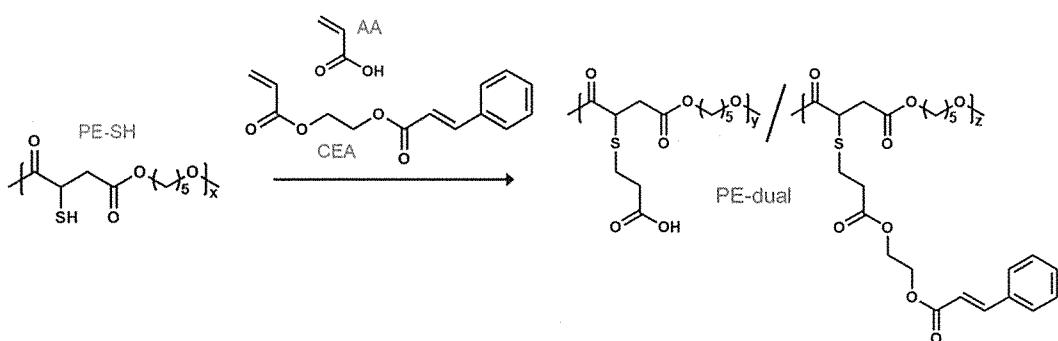


図 4. PE-dual の合成スキーム

<架橋反応>

熱架橋反応

42 mm × 122 mm × 20 mm のテフロン容器に、PE-dual (1.2g) と熱架橋剤 1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテル (BDE)、触媒 2-メチルイミダゾール (2-MI) を加え、THF に溶解させた。BDE はカルボキシル基とエポキシ基が化学量論を満たすように、2-MI はカルボキシル基の 1/5 等量となるように加えた。THF 溶液を 40 °C のヒーター上に約 12 時間放置し、溶媒を揮発させた。40 °C で 2 時間真空乾燥させることで、溶媒を完全に揮発させた均一混合試料を真空下で 120 °C、4 時間加熱し熱架橋を進行させた。熱架橋前では、粘着性の試料であったが、熱架橋後では自己支持性の高いエラストマーフィルムとなった (図 5)。

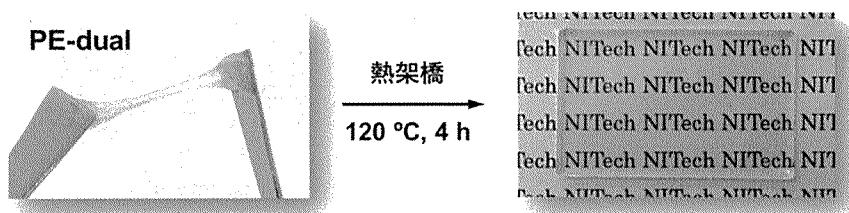


図 5. 热架橋前後の試料の外観。

光架橋反応

熱架橋のみを施したエラストマーフィルムに対し、UV光(300 W, 365 nm)を照射することで光架橋を施した。エラストマーフィルムを長さ13 mm、幅4 mmのドッグボーン型にくり抜き、サンプル管瓶に入れ、内部を窒素下にした。エラストマーの表裏に対して、UV光を照射し光架橋を進行させた。片面当たりのUV光照射時間(t_{UV})を0、1、5、10、30分と変化させ、光架橋の進行度が様々なdual架橋エラストマーを調製した。以後、UV光を照射していない試料をSN(Single Network)、UV光を照射した試料をDN(Dual Network)-Xと表記する。ここで、Xは試料の片面当たりの t_{UV} に対応している。

<架橋反応の確認と物性の変化>

1. FT-IR(フーリエ変換赤外分光測定)

測定条件：FT/IR-6300(JASCO)を用いて、室温で測定した。

結果：図6aに架橋前の混合物とSN(熱架橋試料)のFT-IRスペクトルを示す。架橋前の混合物で観測された910 cm⁻¹付近のエポキシ基に由来するピークがSNでは消失していた。これより、COOH基とエポキシ基間での熱架橋の進行を確認した。図6bは、PE-dualとSNのFT-IRスペクトルである。熱架橋前後でシンナモイル基のビニレンに由来する1630 cm⁻¹付近のピークに変化が観測されないことから、熱架橋は光架橋性官能基に影響を及ぼさないことを確認した。

図7に光架橋前後のエラストマーのFT-IRスペクトルを示す。UV光の照射に伴い、1630 cm⁻¹付近のシンナモイル基のビニレンに由来するピークの面積が小さくなつた。 t_{UV} が長くなるにつれ、より多くのビニレンが二量化したことを確認した。また、30分間のUV光の照射によりビニレンピークが消失していることから、ほぼ100%のビニレンが消費されたことを確認した。

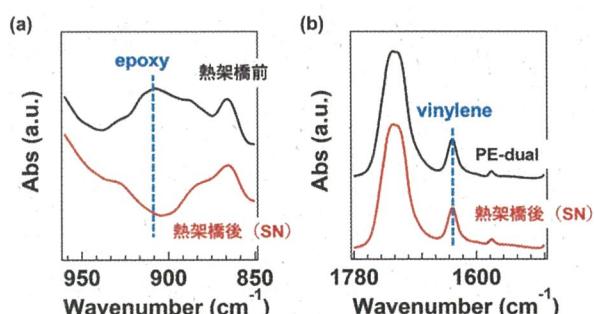


図6.(a) 熱架橋前と熱架橋後試料のFT-IRスペクトル(エポキシ領域)。(b) PE-dualと熱架橋後試料のFT-IRスペクトル(カルボニル領域)

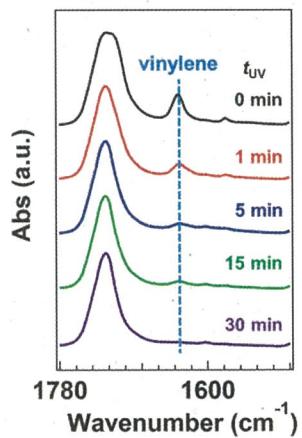


図 7. UV 照射時間 (t_{UV}) によるビニレンピークの変化挙動

2. DSC (示差走査熱量測定)

測定条件: DSC7020 (HITACHI HighTech)を用いて、-50°Cから 200°Cの範囲で測定した。
 N_2 ガス雰囲気下で、温度変化速度 10°C/min で行った。

結果: 図 8 に、UV 照射時間を様々に変化させた試料の DSC サーモグラムを載せた。「▽」はガラス転移温度 (T_g) の位置、数字は T_g の値を示す。SN は熱架橋試料を示す。

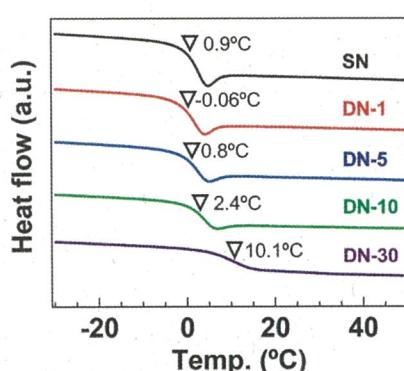


図 8. 各架橋試料の DSC サーモグラム

3. 引っ張り試験

測定条件: AGS-500NX (SHIMADZU)を用いて、室温で測定した。引っ張り試験速度は 10mm/min であった。用いた試料は、厚み 0.3mm、ゲージ幅 4mm、ゲージ長さ 13mm のダンベル試験片である。

結果: 図 9 に、各架橋試料に対する応力歪曲線を示す。縦軸は公称応力、横軸は公称ひずみである。ヤング率 (E_Y)、最大応力 (σ_{max})、破断伸び (ϵ_b) を表 1 にまとめた。

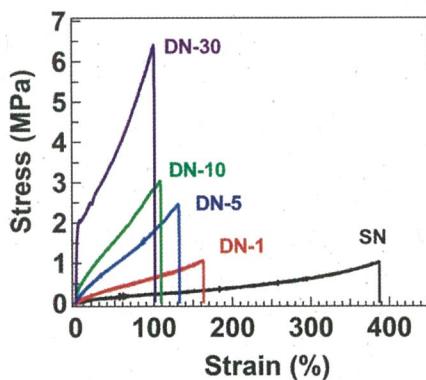


図 9. 各架橋試料に対する応力歪曲線

表 1. 引張り特性のまとめ

Sample code	$E_y^a)$ (MPa)	$\sigma_{max}^b)$ (MPa)	$\varepsilon_b^c)$ (%)
SN	0.60	1.0	387
DN-1	0.91	1.7	163
DN-5	4.9	2.5	132
DN-10	18.7	3.0	109
DN-30	66.1	6.4	101

<フォトマスクによるパターニング>

装置

3D プリンターを用いて、様々なフォトマスクを作成した。装置は、熱溶解積層タイプ (FDM の、 Prusa i3 MK3S (Prusa Research) を用いた。フィラメントとしては、 polyethylene terephthalate glycol-modified (PETG) filament (Prusa Research) を用いた。

寸法情報

水平パターニングと垂直パターニングの 2 シリーズを用意した。各シリーズで、スリットのピッチの異なる 3 種を用意した。スリットの総面積は、水平・垂直シリーズそれぞれにおいて同一となるようにした。実際の寸法情報を図 10 にまとめる。

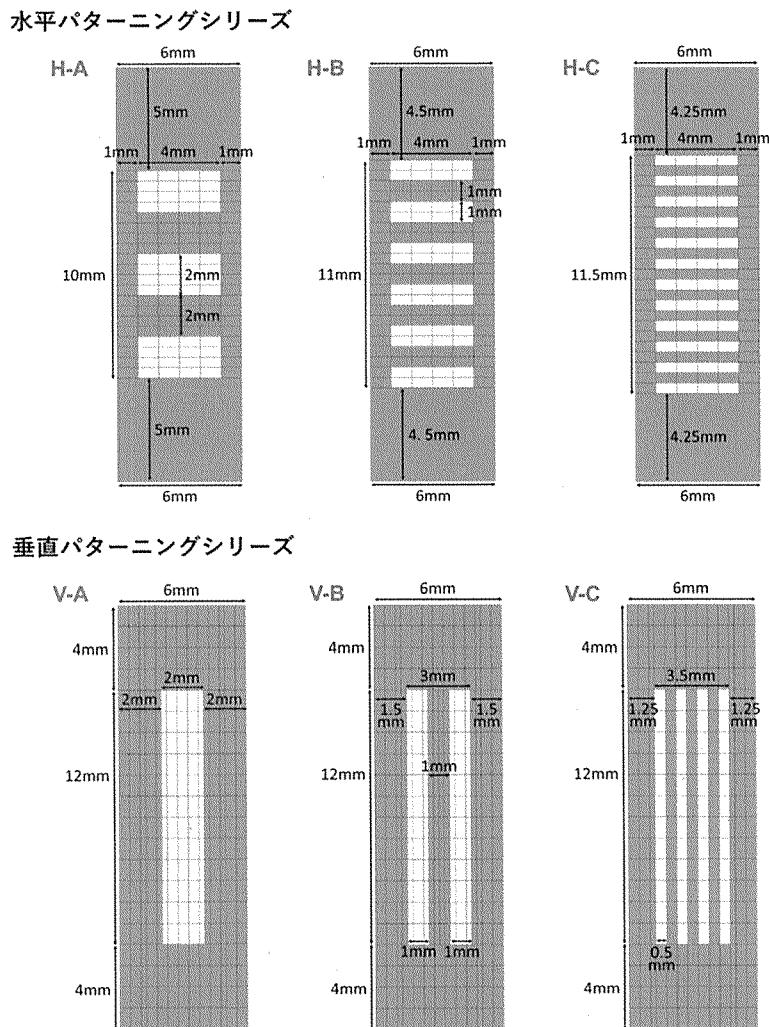


図 10. フォトマスクの寸法情報

光架橋

熱架橋のみを施したエラストマーフィルムに対し、フォトマスクを用いて UV 光 (300 W, 365 nm) を照射することで光架橋を施した（参考：図 11）。ダンベル試料形状 (13 mm、幅 4 mm) のエラストマーフィルムを 2 枚のフォトマスク（同一寸法）で挟み、表裏に対して、UV 光を照射し光架橋を進行させた（30 分、室温）。以降では、H-A を用いた光架橋試料を実施例 1、H-B を用いた光架橋試料を実施例 2、H-C を用いた光架橋試料を実施例 3、V-A を用いた光架橋試料を実施例 4、V-B を用いた光架橋試料を実施例 5、V-C を用いた光架橋試料を実施例 6 と表記する。対照試料として、全面に光架橋を施した試料を調製し、これを比較例 1 とする。

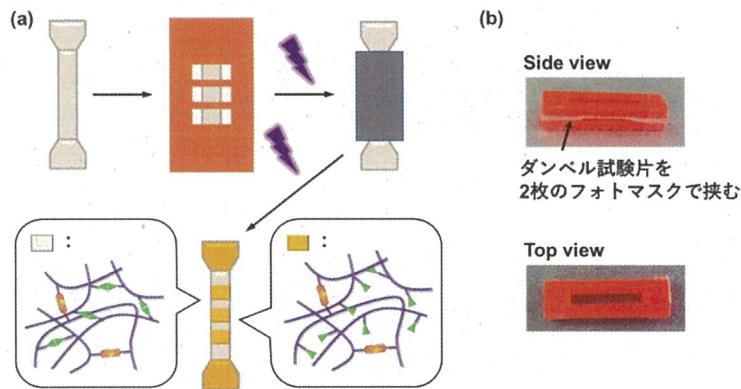


図 11 (a) フォトマスクを用いたフォトパターニングの工程。(b) 外観。

<パターニング試料の引っ張り・破断特性>

水平パターニング

引っ張り速度 1 mm/min で引っ張り試験を行った。水平パターニングにより弾性率の粗密を施した試料では（実施例 1, 2, 3）、UV 光を施していない部分（SN 部）は柔らかく伸びやすく（SN 部）、UV 光を照射した部分（dual 部）は伸びにくいという結果が観られた。例として、H-A を用いてパターニングした試料（実施例 1）のひずみ 150% では、SN 部は dual 部に対して 5 倍以上の伸長を示した。また、用いるフォトマスクのスリット数を変化させることで試料内の高変形領域と低変形領域の制御が可能となった。

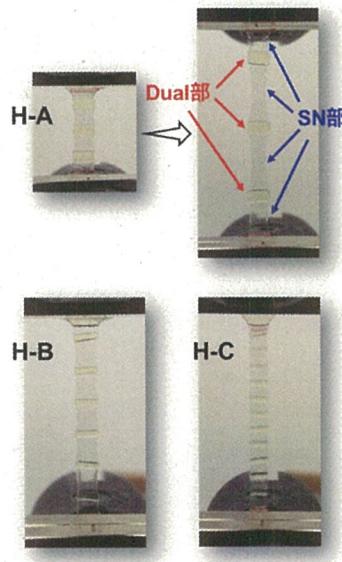


図 12. 引っ張り測定結果（水平パターニング）

垂直パターニング

引っ張り速度 1 mm/min で引っ張り試験を行った。垂直パターニングを施した試料では、

破断挙動に大きな違いが生じた。図9に示すように、光架橋が進行し架橋密度が大きくなるにつれ、 ε_b は小さくなる。したがって、垂直パターニングを施した試料（実施例4,5,6）では、伸びにくいDN部位が先に破断する。しかし、破断したDN部位の両隣には伸びやすく破断しにくいSN部位が位置しているため、破断の伝播が遅延され、材料の瞬時の完全破断は起こらない。V-A、V-B、V-Cの順にスリットの本数を増やすことで、材料の完全破断がより起こりにくくなつた。一方で、完全に光架橋を施した試料（比較試料1）では、クラックが生じた直後に端から端へ伝播し、破断が瞬時に起きた。図13に示す応力歪曲線においても、最大応力を観測した時点から、段階的に応力が減少し破断が進行していく様子が見てとれた。これらの結果から、垂直パターニングにより、材料の破断挙動を制御することに成功したと言える。

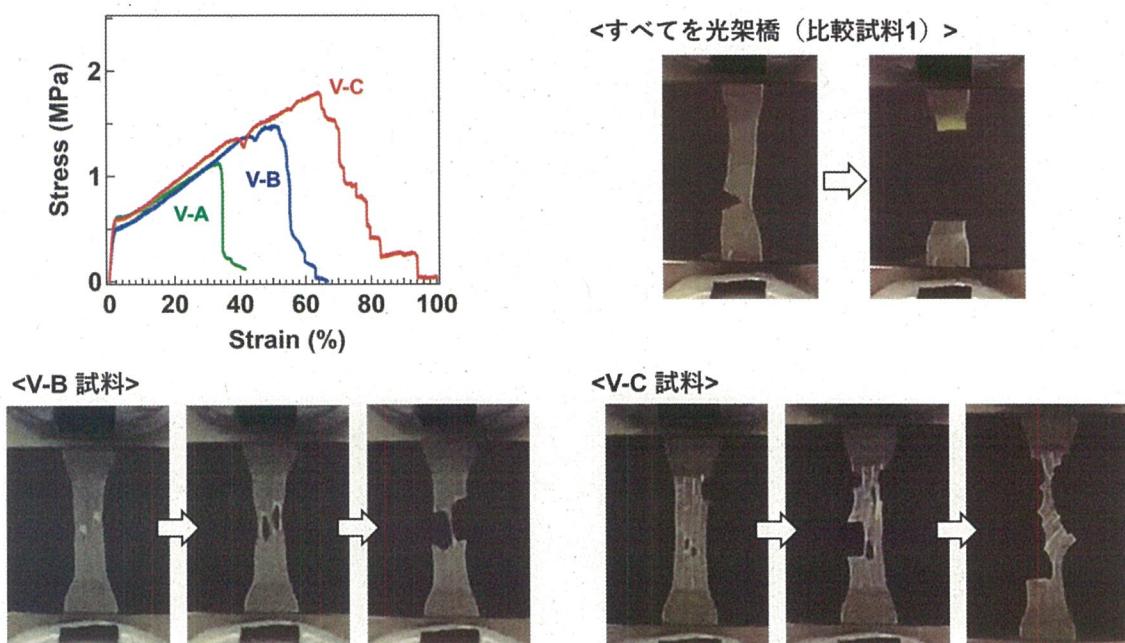


図13. 引張り測定結果（垂直パターニング）

おわりに：

本課題では、熱・光架橋性官能基を有するポリマーを用い、架橋密度可変エラストマーの創製と、弾性率パターニングによる伸長・破壊特性制御を達成した。従来のエラストマーの多くでは、単一種の架橋により網目構造を形成しており、一つの分子設計に対して、特有の單一力学特性を示す材料しか調製できない。そのため、樹脂は“均質であるもの”という概念が盲目的に浸透している。一方で、植物や生物などでは、様々な硬さを有する構成物が組み合わされた構造をとるものがほとんどであり、その複雑な組み合わせにより本能的に機能化されている（例えば昆虫の羽の翅脈は、亀裂の伝播を防ぐ役割をしていると言われている）。

合成樹脂に対しては、その“不均質性”を組み入れた設計とその有用性はこれまであまり注目されていなかったが、本研究によりその有用性の一端が示された。本コンセプトを展開すれば、単一の素材から、微細弾性率パターニングにより、伸長特性・破壊特性のテラーメードな調節を実現できる。すなわち、目的にあった力学物性を示す樹脂を、合成の段階から逐一行う必要がない。これは、試薬消費やエネルギー消費の削減を導き、石油資源や CO₂ の問題解決に貢献できる（合成に要する人的・時間的コストも削減できる）。今後は、一方向のパターニングだけではなく、同心円状・格子状・ドット状など、より複雑なパターニングを行っていく。これにより、より緻密な力学物性調節が可能となる。フレキシブルデバイス（フォルダブルデバイス）、ウェアラブルデバイス、ロボットなど社会ニーズの高い先端分野へ活用していきたい。

本研究を進めるにあたり、公益財団法人 江野科学振興財団のご支援に多大が感謝しております。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

成果

<国際査読付き論文>

- Kanta Sugimoto, Mikihiro Hayashi, Isamu Kawarasaki, Shuto Ito, “Versatile tensile and fracture behaviors of dual cross-linked elastomers by postpreparation photo tuning of local cross-link density”, Polymer, Vol. 230(16), 124089.

<特許出願>

- 林 幹大, 杉本 幹太, 弹性率局所可変材料、弹性率局所可変材前駆体、弹性率局所可変材及びそのフィルム, 特願 2021-063345

<学会発表>

- 杉本幹太, 林 幹大, 高須昭則, 热・光架桥性 dual 網目からなる密度可変エラストマーの调製, 2020 年度东海高分子研究会学生発表会 (オンライン), 2020 年 11 月 (优秀口頭発表賞受賞)